# CERAMIC HEATER AND ITS MANUFACTURE

Patent Number:

JP11251040

Publication date:

1999-09-17

Inventor(s):

**FUKUI KIYOSHI** 

Applicant(s):

**KYOCERA CORP** 

Requested Patent:

☐ JP11251040

Application Number: JP19980048354 19980227

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05B3/18; H01L21/324; H01L21/68; H05B3/12; H05B3/14; H05B3/20; H05B3/20

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a ceramic heater in which temperature is uniformly distributed on a heating surface by minimizing a thickness dispersion of a resistance heating element embedded in a ceramic body.

SOLUTION: A green sheet for a resistance heating element is produced by a tape forming method by adding solvent and binder to metal with a high fusing point, its alloy or conductive ceramics powder and kneading them, and after forming a green sheet laminated body by inserting a piece blanked out to a designated heating pattern by a die between the green sheets to compose a ceramic body, it is degreased, and is then baked. A heating pattern in which a difference between the maximum value and the minimum value of a thickness (t) of each heating element 4 in a cutting plane cut by at least two line segments passing through an almost center point in a heating pattern region composed by a band shaped resistance heater element 4 is not more than 10% of an average thickness value of the resistance heating element 4 in all cutting planes, is embedded in a flat ceramic body 2 in order to compose a ceramic heater 1.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出籍公開委員

## 特開平11-251040

(43)公開日 平成11年(1999) 9月17日

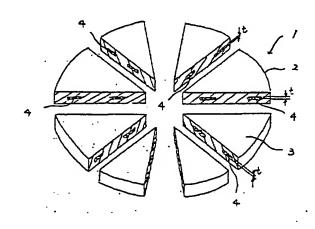
(51) Int.CL*		設別記号		FΙ						
H05B	3/18			H05	В	3/18				
H01L	21/324			H01	L 2	21/324			K	
•	21/68				2	21/68			N	
H05B	3/12			H05	B	3/12			Α	
	3/14					3/14			В	
			審查請求	未請求	विप्रस्म	質の数3	OL	(全 8	頁)	最終頁に続く
(21)出顧番号		特顯平10-48354		(71)出	願人					
(22) 出顧日		平成10年(1998) 2月27日		(72)発	明者		京都市		<b>介田鳥</b>	羽殿町6番地
						鹿児島! 式会社!				1号 京セラ株

## (54)【発明の名称】 セラミックヒータ及びその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】セラミック体2中に埋設してある抵抗発熱体3の厚みばらつきを極めて小さくすることにより発熱面における温度分布が均一なセラミックヒータ1を提供する。

【解決手段】高融点金属やそれらの合金あるいは導電性セラミックスの粉末に溶媒とバインダーを添加混練してテープ成形法により抵抗発熱体用のグリーンシートを製作し、金型により所定の発熱バターンに打ち抜いたものをセラミック体を構成するセラミックグリーンシート間に挟み込んでグリーンシート積層体を形成したあと脱脂し、次いで焼成することにより、帯状の抵抗発熱体4により構成される発熱バターン領域のほぼ中心点を通る少なくとも2本の線分により切断した切断面における各抵抗発熱体4の厚みtの最大値と最小値の差が、全切断面における抵抗発熱体4厚みの平均値の10%以下である発熱バターンを平板状のセラミック体2中に埋設してセラミックヒータ1を構成する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】帯状の抵抗発熱体により構成される発熱バ ターン領域のほぼ中心点を通る少なくとも2本の線分に より切断した切断面に現れる各抵抗発熱体の厚みの最大 値と最小値の差が、全切断面に現れる抵抗発熱体厚みの 平均値の10%以内である発熱パターンを平板状のセラ ミック体中に埋設してなるセラミックヒータ。

【請求項2】上記セラミック体が窒化アルミニウム質セ ラミックスである請求項1に記載のセラミックヒータ。 【請求項3】セラミック体を構成する複数枚のセラミッ 10 クグリーンシートを製作する工程と、高融点金属やそれ らの合金あるいは導電性セラミックスの粉末に溶媒とバ インダーを添加混練してテープ成形法により抵抗発熱体 用のグリーンシートを製作する工程と、該抵抗発熱体用 のグリーンシートを上記セラミックグリーンシートの少 なくとも1枚に積層し、金型により所定の発熱パターン に打ち抜く工程と、該所定の発熱パターンに打ち抜いた 抵抗発熱体用のグリーンシートを覆うように残りのセラ ミックグリーンシートを積層してグリーンシート積層体 を形成する工程と、該グリーンシート積層体を脱脂し、 しかるのち焼成する工程とからなるセラミックヒータの 製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

- 【発明の属する技術分野】本発明は、セラミック体中に 帯状の抵抗発熱体により構成される発熱パターンを有す るセラミックヒータに関するものであり、例えば、各種 燃焼機器の点火用ヒータ、各種加熱機器や測定機器の加 熱用ヒータとして使用されるものであり、特に、半導体 装置の製造工程におけるプラズマCVD、減圧CVD、 光CVD、PVDなどの成膜装置やプラズマエッチン グ、光エッチングなどのエッチング装置に使用される半 導体ウエハを加熱するための加熱用ヒータとして好適な ものである。

## [0002]

【従来の技術】従来、セラミックヒータとしてアルミナ セラミックスや窒化珪素質セラミックスなどのセラミッ ク体中にタングステン (W) やモリブデン (Mo) など の高融点金属やTiNなどの導電性セラミックスよりな セラミックヒータは、耐熱性、電気絶縁性、耐食性、耐 摩耗性に優れることから一般的に広く使用されている。 【0003】また、近年、特殊な用途向けとして窒化ア ルミニウム質セラミックスを用いたセラミックヒータも 提案されている。

【0004】例えば、半導体装置の製造工程で使用され るプラズマCVD、減圧CVD、光CVD、PVDなど の成膜装置や、プラズマエッチング、光エッチングなど のエッチング装置においては、被加熱物である半導体ウ エハ(以下、ウエハと称す。

【0005】)を支持しつつ各種処理温度に加熱するた めの加熱用ヒータとして上記セラミックヒータが使用さ れており、その中も成膜装置やエッチング装置で使用さ れるフッ素系や塩素系等のハロゲン系腐食性ガス下で併 れた耐プラズマ性を有するとともに高熱伝導特性を備え た窒化アルミニウム質セラミックスを用いたものが注目 されている。

【0006】とのようなセラミックヒータを製造する方 法としては、まず、セラミック体を構成する複数枚のセ ラミックグリーンシートを用意するとともに、セラミッ ク体中に埋設する抵抗発熱体として、高融点金属や導電 性セラミックスの粉末に溶媒とバインダーをそれぞれ添 加温練して抵抗発熱体用の導体ペーストを製作し、この 導体ペーストを所定の発熱パターンとなるようにスクリ ーン印刷法などの手法によって前記セラミックグリーン シートの1枚に敷設し、この導体ペーストを覆うように 残りのセラミックグリーンシートを積層してグリーンシ ート積層体を形成したあと、脱脂し、次に所定の温度に て焼成することにより帯状の抵抗発熱体からなる発熱バ ターンを埋設してなるセラミック体を製作し、しかるの ち、上記発熱パターンの一部を露出させ、そこにロウ材 を用いて給電端子を接合することによりセラミックヒー タを製造するようにしたものがあった(特公平8-34 123号公報参照)

[0007]

20

[発明が解決しようとする課題] ところが、このような 従来の製法では、以下のような課題があった。

【0008】導体ペーストを製作してスクリーン印刷法 により発熱パターンを敷設する方法では、発熱パターン を構成する抵抗発熱体の厚みばらつきを抑えるのに限界 があり、この厚みばらつきによりセラミックヒータの発 熱面における温度分布をさらに均一にすることが難しか った。

【0009】即ち、導体ペーストを用いてスクリーン印 刷法により発熱バターンを敷設するには、セラミック体 を構成する1枚のセラミックグリーンシート上に、クリ アランスを設けてスクリーンを設置し、このスクリーン 上で抵抗発熱体用の導体ペーストをスキージにより引き 延ばすことで導体ペーストが所定の発熱バターンに印刷 る抵抗発熱体を埋設したものが知られており、これらの 40 されるのであるが、導体ペーストを引き延ばす際にはス キージに圧力をかけてスクリーン上を走査させることか らスクリーンがたわみ、このたわみ量はスクリーンを支 持する枠から離れた中央部ほど大きくなるために、発熱 パターンの中央付近では印刷される導体ペーストの厚み が薄くなり、周縁では導体ペーストの厚みが厚くなると いうようにばらつきがあり、この厚みばらつきを3μm 以下に抑えることは困難であった。しかも、スキージへ かける圧力が不均一であったり、導体ペーストの粘度が 部分的に異なっていると、局所的に抵抗発熱体の厚みが 50 ばらつく恐れもあった。

【0010】また、導体ペーストは粘度が小さいことか ら、グリーンシート積層体の形成時における押圧力によ っても塑性変形し易く、抵抗発熱体の厚みばらつきを生 じ易いといった課題もあった。

【0011】そして、このような問題点は、セラミック ヒータが大型化するにつれて顕著であり、特に、半導体 装置の製造工程で用いられる加熱用ヒータにおいては、 半導体ウェハの大型化に伴って直径が8インチ以上の大 型セラミックヒータが要求されており、スクリーン印刷 法により発熱パターンを形成したセラミックヒータでは 10 発熱面の均熱化が困難になりつつあった。

## [0012]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明は上記課 題に鑑み、帯状の抵抗発熱体により構成される発熱パタ ーン領域のほぼ中心点を通る少なくとも2本の線分によ り切断した切断面における各抵抗発熱体の厚みの最大値 と最小値の差が、全切断面における抵抗発熱体厚みの平 均値の10%以内である発熱パターンを平板状のセラミ ック体中に埋設してセラミックヒータを構成したもので ある。

【0013】特に、上記セラミック体を窒化アルミニウ ム質セラミックスにより形成すれば、セラミックヒータ の発熱面における温度分布をより均一にすることができ 好適である。

`【0014】また、本発明は、セラミック体を構成する 複数枚のセラミックグリーンシートを製作する工程と、 高融点金属やそれらの合金あるいは導電性セラミックス の粉末に溶媒とバインダーを添加温練してテープ成形法 により抵抗発熱体用のグリーンシートを製作する工程 グリーンシートの少なくとも1枚に積層したあと金型に より所定の発熱パターンに打ち抜く工程と、該所定の発 熱パターンに打ち抜いた抵抗発熱体用のグリーンシート を覆うように残りのセラミックグリーンシートを積層し てグリーンシート積層体を形成する工程と、該グリーン シート積層体を脱脂し、しかるのち焼成する工程とから セラミックヒータを製造したものである。

【0015】即ち、本発明のセラミックヒータによれ は、セラミック体中の発熱パーンを構成する帯状の抵抗 得られないほど小さくしてあることから、セラミックヒ ータを発熱させれば、発熱面の温度分布を極めて均一に することができる。

【0016】また、このような発熱ムラの少ないセラミ ックヒータを得るために本発明では、テープ成形法によ って導体ペーストより塑性変形し難い抵抗発熱体用のグ リーンシートを製作し、金型により所定の発熱バターン に打ち抜いたものをセラミック体を構成するセラミック グリーンシート間に挟み込んでグリーンシート積層体を 製作し、これを脱脂、焼成して製造するようにしたこと SO セラミックスは上記セラミック体2を構成するセラミッ

から、大型のセラミックヒータにおいても発熱パターン を構成する帯状の抵抗発熱体には厚みばらつきが殆どな い状態でセラミック体中に埋設することができる。 [0017]

4

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 説明する。

【0018】図1(a)は本発明のセラミックヒータを 半導体装置の製造工程で使用される加熱用ヒータとして 用いた例を示す斜視図であり、(b)は(a)のX-X 線断面図である。

【0019】このセラミックヒータ1は、平面形状が円 形をした平板状のセラミック体2中に帯状の抵抗発熱体 4を埋設するとともに、上記セラミック体2の一方の主 面を半導体ウエハ♥の支持と加熱のための発熱面3とし てあり、セラミック体2の他方の主面には抵抗発熱体4 に通電するための給電端子5を接合してある。

【0020】そして、発熱面3に半導体ウエハWを載置 し、抵抗発熱体4に交流電圧を印加してセラミックヒー タ1を発熱させることにより、発熱面3上に支持する半 20 導体ウエハ♥を直接加熱するようになっている。

【0021】なお、図1では平面形状が円形をしたセラ ミックヒータ1の例を示したが、これ以外に平面形状が 楕円形、あるいは四角形や五角形など多角形をしたもの などどのような形状をしたものであっても構わない。

【0022】とのようなセラミック体2を構成する材質 としては、アルミナセラミックス、窒化珪素質セラミッ クス、窒化アルミニウム質セラミックス、炭化硼素質セ ラミックス等を用いることができる。これらの中でも窒 化アルミニウム質セラミックスは成膜装置やエッチング と、該抵抗発熱体用のグリーンシートを上記セラミック 30 装置で使用されるハロゲン系腐食性ガス下において優れ た耐プラズマ性を有するとともに、セラミックスの中で も非常に高い熱伝導率を有することからセラミック体2 として好適に用いることができる。特に、純度が99. 8%以上である高純度窒化アルミニウム質セラミックス は、焼結体中に粒界が殆どなく、耐プラズマ性に優れる ことから腐食摩耗が激しい時には最適であり、また、Y 2 O, やErなどの希土類酸化物を1~9重量%の範囲 で含有する窒化アルミニウム質セラミックスでは、熱伝 導率が100♥/mk以上、高いものでは150♥/m 発熱体の厚みばらつきを、従来のスクリーン印刷法では 40 k以上、さらに高いものでは200W/m k以上を有す ることから発熱面4に載置した半導体ウェハ♥の均熱化 をより一層高めることができるとともに、処理温度に加 熱するまでの時間や冷却時間を短くすることができる。 【0023】また、これらのセラミック体2中に埋設す る抵抗発熱体4の材質としては、タングステン(W)や モリブデン(Mo)など周期律表第6a族やTiなどの

周期律表第4a族の高融点金属あるいはこれらの合金、

さらには♥C、MoC、TiNなどの導電性セラミック

スを用いることができる。これらの金属、合金、導電性

クスと同程度の熱彫張係数を有することから、製作時や 発熱時におけるセラミック体2の反りや破損を防ぐこと ができるとともに、高温度に発熱させても断線すること がない。

(0024) さらに、上記セラミック体2中の抵抗発熱体4へ通電するための給電端子5としては、タングステン(W)、モリブデン(Mo)、ニッケル(Ni)などの金属や鉄(Fe)ーコバルト(Co)ーニッケル(Ni)合金を用いることができ、特に耐酸化性が要求されるような時にはニッケル(Ni)あるいは鉄(Fe)ー 10コバルト(Co)ーニッケル(Ni)合金を用いることが良い。

【0025】ところで、上記セラミック体2中に埋設する抵抗発熱体4の発熱バターンとしては、円形の発熱面3を均一に加熱するために、図2(a)に示すような同心円を構成するように配置された円弧状の抵抗発熱体4aと、関合う円弧状の抵抗発熱体4a同士を接続する直線状の抵抗発熱体4とからなり、中心部に延びる2本の円弧状の抵抗発熱体4とからなり、中心部に延びる2本の円弧状の抵抗発熱体4名の端部を電極取り出し部4cとしてある。このような発熱パターンSとすれば、中心を20通るどの部分で切断しても左右をほぼ同形状とすることができるため、発熱面3の温度分布を均一することができる。

【0026】なお、発熱パターンSの形状としては図2 (a) に示したものだけに限定されるものではなく、セラミック体2の構造や発熱面3の形状に合わせて適宜設計すれば良い。ただし、図1のセラミックヒータ1のように発熱面3が円形をしたものである場合には図2

(a)に示す発熱パターンSや電極取り出し部4cが最外周にある図2(b)に示すようなパターン形状を有す 30 るものが好ましい。

【0027】そして、本発明のセラミックヒータ1によれば、上記発熱パターン領域のほぼ中心点を通る少なくとも2本の線分により切断した切断面における各抵抗発熱体4の厚みの最大値と最小値の差が、全切断面における抵抗発熱体4厚みの平均値の10%以内であることを特徴とする。

【0028】ここで、発熱パターン領域のほぼ中心点を通る少なくとも2本の線分により切断した切断面における各抵抗発熱体4の厚みの最大値と最小値の差が、全切断面における抵抗発熱体4厚みの平均値の10%以内であるとは、例えば図3に示すように発熱パターン領域の中心を通る4本の線分により45°間隔でセラミック体2を8等分に切断し、これらの切断面に現れる各抵抗発熱体4の厚み tを測定してその最大値と最小値を求めるとともに、全切断面に現れる抵抗発熱体4の厚み tの平均値を算出する。なお、厚み t の測定に際しては各抵抗発熱体4において最も厚い部分を抵抗発熱体4の厚み t として算出する。そして、切断面における各抵抗発熱体4の原み t の最大値と最小値との発が、全切断面における各抵抗発熱体4の原み t の最大値と最小値との発が、全切断面における

る抵抗発熱体4の厚み t の平均値の10%以内となっていることを言う。

6

【0029】このように本発明では発熱パターンSを構成する帯状の抵抗発熱体4の厚みばらつきが極めて小さいことから、発熱面4の温度分布を均一にすることができ、また、構造上の問題から熱引け等によって局所的に発熱ムラを生じるような場合でも発熱パターンSを構成する帯状の抵抗発熱体4の厚みばらつきが極めて小さいことから、発熱ムラのある箇所における抵抗発熱体4の幅を変更するだけで抵抗値を容易に調整することができ、発熱面3の発熱ムラを簡単に制御することができる。

【0030】ところで、このようなセラミックヒータ1を製作するには、まず、図4(a)に示すように、前記セラミック体2を構成する複数枚のセラミックグリーンシート2a,2b,・・・を形成する。セラミックグリーンシート2a,2b,・・・は、前記セラミック粉末に対して必要に応じて所定の助剤成分を添加するとともに、溶媒とバインダーを添加混練して泥漿を作製したあと、ドクターブレード法、引き上げ法、カレンダ法、紙鋳込み法、ペーパキャスティング法、ロールコンパクション法等のテーブ成形法により成形すれば良い。

【0031】一方、図4(b)に示すように抵抗発熱体4は、前記金属、合金、導電性セラミックスの粉末に対して溶媒とパインダーを添加混練して泥漿を作製し、この泥漿をドクターブレード法、引き上げ法、カレンダ法、紙鋳込み法、ペーパキャスティング法、ロールコンパクション法等のテーブ成形法を用いて厚み幅が均一な抵抗発熱体4用のグリーンシート4'を形成する。なお、上記テーブ成形法にてグリーンシート4'を成形した際に厚みの均一化が図れない時や、厚み幅1が厚すぎる時は、所定の均一なギャップを有するロール間を通過させることにより、厚みをならし、均一化を図れば良い

【0032】そして、図4(c)に示すように得られた抵抗発熱体4用のグリーンシート4'を上記複数枚のセラミックグリーンシート2a,2b,・・・のうち例えば1枚のセラミックグリーンシート2h上に積層する。なお、発熱パターンSを2層以上埋設する場合には、他のセラミックグリーンシートに抵抗発熱体4用のグリーンシート4'を積層すれば良い。

【0033】次に、図4(d)に示すように、図2

- (a)の発熱パターンSと同形状の凸部を有する金型で セラミックグリーンシート2h上に積層した抵抗発熱体 4用のグリーンシート4'を打ち抜いたあと、図4
- (e) に示すように上記発熱パターンSを覆うように残りのセラミックグリーンシート2a, 2b, ・・・を積層してグリーンシート積層体8を製作する。
- として算出する。そして、切断面における各抵抗発熱体 (0034)しかるのち、グリーンシート積層体8に切 4の厚みtの最大値と最小値との差が、全切断面におけ 50 削加工を施して平面形状を円形としたあと、このグリー

ンシート積層体8を脱脂し、次いで各種セラミック原料 を焼結させることができる温度にて焼成することにより 図4(f)に示すように発熱パターンSを埋設してなる セラミック体2を形成する。

【0035】そして、上記セラミック体2の一方の主面 に研磨加工を施してその面粗さを中心線平均粗さ(R a) で1 μm以下とし、発熱面3を形成するとともに、 セラミック体2の他方の主面に抵抗発熱体4の電極取り 出し部4 c と連通する穴を穿設し、この穴に給電端子5 をロウ材でもって接合し、抵抗発熱体4と給電端子5と 10 形成した。 をそれぞれ電気的に接続することにより図1のセラミッ クヒータ1を得ることができる。

【0036】かくして、本発明のセラミックヒータ1に よれば、発熱パターンSを構成する抵抗発熱体4の厚み ばらつきが非常に小さいことから、セラミックヒータ 1 を発熱させれば、発熱面3の発熱ムラを生じることな く、均一に発熱させることができ、このセラミックヒー ターを半導体装置の製造工程における成膜装置やエッチ ング装置に使用される加熱用ヒータとして用いれば、発 ができるため、均一な厚み幅を持った薄膜を形成した り、所定の精度に微細加工を施すことができるととも に、ハロゲン系腐食性ガス下でプラズマに曝されたとし ても抵抗発熱体4は耐プラズマ性に優れたセラミックス により冠ってあるため、長期間にわたり使用することが できる。

【0037】なお、本実施形態では、半導体装置の製造 工程における成膜装置やエッチング装置に使用される加 熱用ヒータの例をもって説明したが、本発明のセラミッ クヒータは他に、燃焼機器の点火用ヒータや加熱機器、 測定機器等の加熱用ヒータなどさまざまな分野で使用さ れるヒータとしても好適に用いることができることは言 うまでもない。

【0038】(実施例1)図1に示すような本発明のセ ラミックヒータ1と従来のセラミックヒータとを用意 し、抵抗発熱体4の厚みばらつきと発熱面3の温度分布 を比較する実験を行った。

【0039】本実験ではセラミック体2を純度99.9 %の室化アルミニウム質セラミックスにより形成すると ともに、抵抗発熱体4にタングステンを用いた。また、 発熱パターンSを構成する抵抗発熱体4の目標寸法を厚 み t 15 μ m、幅5 m m とした。

【0040】具体的には、純度99.9%のAIN粉末 に対して溶媒とバインダーを添加混錬して泥漿を作製 し、ドクターブレード法にて複数枚のセラミックグリー ンシートを複数枚形成した。

【0041】そして、従来品ではタングステンの粉末に 対してテルビネオールの溶媒とアクリル系のパインダー を添加混練して抵抗発熱体4用の導体ペーストを製作 し、この導体ペーストを図2に示す発熱パターンSのよ 50

8

うにスクリーン印刷法にて前記セラミックグリーンシー トの1枚に積層してグリーンシート積層体を形成し、本 発品はタングステンの粉末に対して溶媒にトルエンをバ インダーにポリアクリル酸エチルをそれぞれ添加混練し て泥漿を作製し、ドクターブレード注にて抵抗発熱体4 用のグリーンシートを形成したものをセラミックグリー ンシートの1枚に積層したあと、図2に示す発熱パター ンSとなるように金型にて打ち抜いたものを残りのセラ ミックグリーンシートで覆ってグリーンシート積層体を

【0042】そして、これらのグリーンシート積層体を 窒素雰囲気中にて脱脂し、次いで2010℃程度の温度 で焼成することにより発熱パターンSを埋設したセラミ ック体2を形成し、このセラミック体2の一方の主面に 研磨加工を施して発熱面3を形成するとともに、他方の 主面にドリルにて抵抗発熱体3に連通する2つの穴を穿 設し、これらの穴に鉄ーコバルトーニッケル合金からな る給電端子5をロウ付け固定することにより各セラミッ クヒータ1を製作した。

熱面3に支持する半導体ウエハを均一に発熱させること 20 【0043】そして、得られた各セラミックヒータ1に 周波数60Hz、100Vの交流電圧を印加して500 \*Cの設定温度に発熱させ、発熱面3の表面温度をサーモ ビュアーにより測定した。温度測定ポイントは図5に示 すa~sの点とした。なお、温度測定ポイントはX線に より発熱パターン領域を確認して行った。

> 【0044】次に、温度を測定をしたあと発熱パターン 領域の中心を通る4本の線分(測定ポイントを通る)に より各セラミックヒータを切断し、その切断面に現れる 各抵抗発熱体4の厚み t を測定することにより抵抗発熱 30 体4の厚みばらつきを測定した。

【0045】それぞれの結果は表しに示す通りである。 [0046]【表1】

40

10

9

津定ポイント	本発明	月	従来列			
URIAC-IV-I > I	抵抗発熱体 の厚約(40)	溫度 (℃)	抵抗発無体の 厚を(μα)	湿度 (℃)		
a b c d e f g h . ! k ! n p q r s	14. 3 14. 5 14. 8 14. 5 14. 5 14. 3 14. 3 14. 3 14. 3 14. 3 14. 4 15. 0 14. 4 15. 0 14. 6	500 498 498 500 501 499 502 500 504 503 504 505 505 504	16. 2 15. 8 16. 3 17. 3 18. 9 16. 9 14. 5 15. 0 15. 5 14. 7 13. 9 13. 7	500 498 501 488 481 485 512 507 505 500 499 501 511 510 511		
OP4均值	14. 6	502	15.4	502		
②最大值一最小值	0. 9	7	5. 2	37		
<b>②</b> /① (%)	6	1	34	7		

【0047】この結果、従来品では切断面に現れる各抵抗発熱体4の厚みtの最大値と最小値の差が、全抵抗発熱体4の厚みtの平均値に対して34%と抵抗発熱体4の厚みtにかなりばらつきがあることが判る。その為、発熱面3における最大値と最小値との差が37℃と発熱ムラが大きかった。

【0048】これに対し、本発明品は切断面に現れる各抵抗発熱体4の厚みもの最大値と最小値の差が、全抵抗発熱体3の厚みもの平均値に対して1%と抵抗発熱体4の厚みばらつきを大幅に低減できることが判る。その為、発熱面3における最大値と最小値との差は7℃と比較品の20%以下にまで発熱ムラを抑え、発熱面3の温度分布を大幅に高めることができた。

【0049】(実施例2)そこで、本発明のセラミック ヒータ1において、抵抗発熱体4の厚みばらつきを故意 に変更させ、実施例1と同様の条件にて抵抗発熱体4の 厚みばらつきと発熱面3の温度分布との関係について調 べる実験を行った。

【0050】そして、近年、発熱面3の温度ばらつきとしては最大温度と最小温度との差を20℃以下とすることが望まれていることから、20℃以下の場合を発熱良好として評価した。

【0051】それぞれの結果は表2に示す通りである。 【0052】

【表2】

	- 10					
	抵抗発熱体研究 ②/①(%)	発熱面の 温度 広な				
i	6	7				
2	9	I 3				
3	1 2	2 1				
4	1 7	.2 6				
5	2 2	. 28				

10

①:全抵抗発熱体の厚みの平均値

②:各抵抗発熱体の厚み の最大値と最小値の差

※は本発明範囲外である。

【0053】この結果、切断面に現れる各抵抗発熱体4の厚みtの最大値と最小値の差が、全抵抗発熱体3の厚みtの平均値に対して10%以下とすれば、発熱面3の温度ばらつきを20℃以下とできることが判る。

[0054]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、高融点 金属やそれらの合金あるいは導電性セラミックスの粉末 に溶媒とバインダーを添加混練してテープ成形法により 抵抗発熱体用のグリーンシートを製作し、金型により所 定の発熱パターンに打ち抜いたものをセラミック体を構 成するセラミックグリーンシート間に挟み込んでグリー ンシート積層体を形成したあと脱脂し、次いで焼成する ことにより、帯状の抵抗発熱体により構成される発熱バ ターン領域のほぼ中心点を通る少なくとも2本の線分に より切断した切断面における各抵抗発熱体4の厚みtの 最大値と最小値の差が、全切断面における抵抗発熱体4 30 厚みの平均値の10%以内である発熱パターンを平板状 のセラミック体2中に埋設してセラミックヒータを構成 したことから、発熱パターンを構成する抵抗発熱体の厚 みばらつきを極めて小さくすることができるため、発熱 面の温度分布を均一にすることができる。その為、例え ば、本発明のセラミックヒータを成膜装置やエッチング 装置などで使用される加熱用ヒータとして用いれば、被 加熱物に対して均一な成膜や微細加工を施すことができ るとともに、抵抗発熱体が耐食性に優れたセラミックス により覆われていることから、フッ素系や塩素系などの 40 ハロゲン系腐食性ガス下でプラズマに曝されたとしても 大きく摩耗することがなく長期間にわたって用いること ができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明のセラミックヒータを半導体装置の製造工程で使用される加熱用ヒータとして用いた例を示す斜視図であり、(b)は(a)のX-X線断面図である。

【図2】(a)は図1のセラミックヒータ内に埋設してある抵抗発無体の発熱パターンを示す模式図であり、

50 (b)は他の発熱パターンを示す模式図である。

【図3】図1のセラミックヒータを切断した状態を示す 斜視図である。

【図4】(a)~(f)は図1のセラミックヒータの製 造工程を示す図である。

【図5】 発熱面における温度測定ポイントを示す図であ る。

【符号の説明】

\*1・・・セラミックヒータ 2・・・セラミック体 3

・・・発熱面

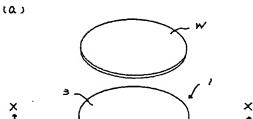
4・・・抵抗発熱体 4 a・・・円弧状の抵抗発熱体

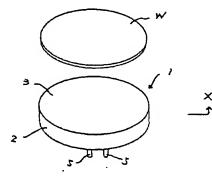
4 b・・・円弧状の抵抗発熱体 5・・・給電端子 S

・・・発熱パターン

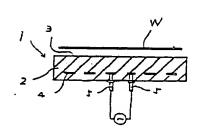
₩・・・半導体ウエハ

[図1]

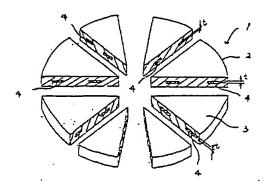




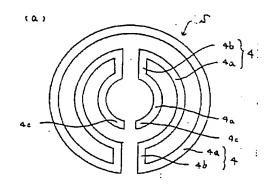
(b)

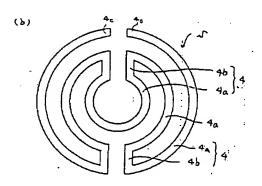


[図3]

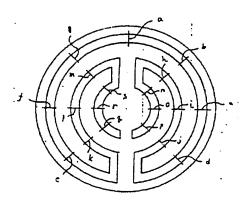


【図2】

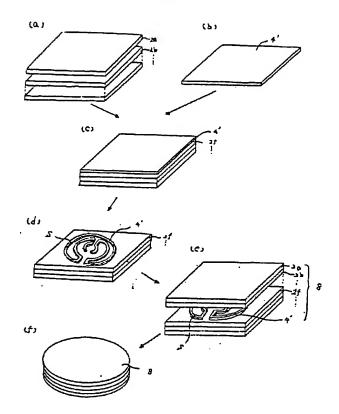




【図5】







# フロントページの続き

(51)Int.Cl.*		識別記号	FΙ		
H 0 5 B	3/20	377	H05B	3/20	377
		393			393